

(11)Publication number:

2000-034248

(43) Date of publication of application: 02.02.2000

(51)Int.CI.

CO7C 39/17 // CO8G 59/06

(21)Application number: 10-200736

(71)Applicant: HONSHU CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

15.07.1998

(72)Inventor: KAWASAKI SHINSAKU

KAWAHARA MIKIO EGAWA KENJI

### (54) NEW 4-NUCLIDE POLYPHENOL COMPOUND

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a new-4-nuclide polyphenol compound giving a hardened material having high lipophilic property, a small free volume and excellent in water resistance, and useful as the raw material, etc., of an epoxy resin.

SOLUTION: This compound is expressed by formula I [Ar is a group of formula II {R1 is a 1-4C alkyl; R2 is a 5-6C cycloalkyl; R3 is phenyl; (m) is 0-3; (n) and (k) are each 0-2; (m+n+k)≤3}], e.g. 4,4,4',4'-tetra(4-hydroxyphenyl) bicyclohexyl. The compound of formula I is obtained by reacting 4,4'- bicyclohexanone with a phenol compound of formula III in a solvent such as a methanol in the presence of an acid catalyst such as hydrochloric acid.

OH
$$(R_1)m$$

$$(R_2)n$$

$$(R_3)k$$
 $(R_7)n$ 

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

23.04.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (J.P)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-34248

(P2000-34248A)

(43)公開日 平成12年2月2日(2000.2.2)

(51) Int.CL?

織別記号

FI C07C 39/17 テーマコード(参考)

C07C 39/17

# C 0 8 G 59/06 C 0

4H006

CO8G 59/06

4J036

•

審査請求 未請求 菌求項の数1 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顯平10-200736

(71)出願人 000243272

本州化学工業株式会社

東京都中央区京橋1丁目1番1号

(22)出顧日 平成10年7月15日(1998.7.15)

(72) 発明者 川崎 進作

和歌山市小雜賀二丁目5番115号 本州化

学工業株式会社総合研究所内

(72) 発明者 河原 已紀夫

和歌山市小姚賀二丁目 5 番115号 本州化

学工课株式会社総合研究所内

(74)代理人 100079120

弁理士 牧野 逸郎

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 新規な4枚体ポリフェノール化合物

#### (57)【要約】

【課題】親袖性の高いピンクロヘキシル骨格を有する新規な4核(芳香核)体ポリフェノール化合物を提供することにある。

【解決手段】本発明によれば、一般式(1)

[fk1]

(式中、Arは一般式(II)

(ft2)

は炭素数5若しくは6のシクロアルキル基を示し、 $R_n$ はフェニル基を示し、mは $0\sim3$ の整数を示し、n及び kはそれぞれ、 $0\sim2$ の整数を示し、 $m+n+k\leq3$ である。)で表わされるアリール基を示す。)で表わされる4核体ボリフェノール化合物が提供される。

(2)

特闘2000-34248

【特許請求の範囲】 【請求項】】一般式(!)

[(t]

1

(式中、Arは一般式(II) [fb2]

$$\bigcap_{|\mathbf{R}_{1}|m}^{OH}(\mathbf{R}_{1})\mathbf{m}$$

$$= |\mathbf{R}_{2}|\mathbf{n}$$

$$(\mathbf{R}_{2})\mathbf{n}$$

$$(\mathbf{R}_{3})\mathbf{k}$$

(式中、R、は炭素数1~4のアルキル基を示し、R) は炭素数5若しくは6のシクロアルキル基を示し、R。 はフェニル基を示し、mはり~3の整数を示し、n及び kはそれぞれ。)~2の整数を示し、m+n+k≤3で ある。〉で表わされるアリール基を示す。〉で表わされ る4核体ポリフェノール化合物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、親独性の高いビシ クロヘキシル骨格を有する新規な4核(芳香核)体ポリ フェノール化合物に関する。

【0002】とのような多核体ポリフェノール化合物 は、半導体用フォトレジスト等の感光性材料の基材、集 荷回路の封止材料等に用いられるエポキシ樹脂の原料や 硬化剤、感熱記録材料記録に用いられる顕色剤や退色防 止剤。このほか、殺菌剤、防菌防力ビ剤等の添加剤とし ても有用である。

[0003]

【従来の技術】2,2 - ジンクロヘキシルプロパン骨格を 有する4枚体ポリフェノール化合物は、例えば、特関平 5-297583号公報に記載されているように、既 知られている。

【0004】しかし、一般に、多核体フェノール化合物 は、エポキシ樹脂と親和性を有し、しかも、そのフェノ ール性水酸基は、エポキシ樹脂のグリンジル基と反応性 を有するために、多核体フェノール化合物は、上記用途 骨格を有する4核体ポリフェノール化合物と比べて、2 つのシクロヘキサン環の間にプロピリデン基をもたず、 それ故に、その分だけ、自由体績が小さく、水のような 小さい分子の侵入を受け入れず、かくして、耐水性にす ぐれる硬化物を与える多核体ポリフェノール化合物を得 るべく、鋭意研究した結果、ビシクロヘキシル骨格を有 する新規な4核(芳香核)体ポリフェノール化合物を得。 て、本発明に至ったものである。

[0006]

19 【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は、親 油性の高いビンクロヘキンル骨格を有する新規な4核 (芳香核)体ポリフェノール化合物を提供することを目 的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】 本発明によれば、一般式  $\{I\}$ 

[0008]

[fk3]

【0009】(式单、Arは一般式 (II)

[0010]

[(£4]

$$- \bigvee_{\substack{= |= \\ (R_3)k}}^{OH} (R_1)m$$

**(II)** 

【① ① 1 1 】 (式中、R、は炭素数 1 ~ 4 のアルキル基 を示し、R、は炭素数5若しくは6のシクロアルキル基 を示し、R。はフェニル基を示し、mは0~3の整数を 示し、n及びkはそれぞれ、0~2の整数を示し、n+ n+k≤3である。)で表わされるアリール基を示 に、ポジ型フォトレジスト基材として有用であることが、40 す。)で表わされる新規な4核体ポリフェノール化合物 が提供される。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明による4核体ポリフェノー ル化合物は、上記一般式(1)で表わされ、上記一般式 (II) で表わされるアリール基において、R、は炭素数

(3)

ましくは、シクロヘキシル基である。R。はフェニル基 を示す。mは0~3の整数を示し、n及びkはそれぞ れ 0~2の整数を示し、m+n+k≤3である。ま た。上記一般式 (II) で表わされるアリール基は、アル キル置換-4-ヒドロキシフェニル基であることが好き

【①①13】従って、本発明による好ましい4核体ポリ フェノール化合物の具体例として、例えば、(1)4,4, 4',4' ーテトラ(4 ーヒドロキシフェニル)ビンクロへ キシル、(2)4,4,4',4' - テトラ(3-メチル-4- 10 た、用いなくてもよい。反応溶剤を用いる場合、例え ヒドロキシフェニル) ビシクロヘキシル、(3)4,4, 4',4' ーテトラ (3,5ージメチルー4ーヒドロキシフェ ニル) ビシクロヘキシル。(4)4.4',4'ーテトラ (3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル)ビシ クロヘキシル、(5) 4,4,4',4' ーテトラ(2-メチル -5-シクロヘキシルー4-ヒドロキシフェニル) ビシ クロヘキシル。(6)4.4.4'.4'ーテトラ(3-フェニ ル4-ヒドロキシフェニル)ビシクロヘキシル等を挙げ ることができるが、しかし、これらに限定されるもので はない。

【①①14】このような本発明による4核体ポリフェノ ール化合物は、必要に応じて、反応溶剤中、酸触媒の存 在下に、4,4'-ビシクロヘキサノンに一般式(III) [0015]

[化5]

$$(R_3)k$$
 $(R_2)n$ 

【()()16】(式中、R) は炭素数1~4のアルキル基 を示し、R、は炭素数5若しくは6のシクロアルキル基 を示し、R。はフェニル墓を示し、mは0~3の整数を 示し、n及びkはそれぞれ、0~2の整数を示し、m+ n+k≤3である。)で表わされるフェノール化合物を 反応させることによって得ることができる。このフェノ おりである。

【①①17】従って、本発明による4核体ポリフェノー ル化合物の製造において、上記一般式 (III)で表わされ るフェノール類の具体例として、例えば、フェノール、 0-. m-又はp-クレゾール、2.3-、2,4-. 2,5

ェニルフェノール等を挙げることができる。これらのな かでは、特に、フェノール、0-クレゾール、2,5-又 は2.6-キシレノールが好ましく用いられる。

【①①18】上記フェノール類と4.4'-ビシクロヘキサ ノンとの反応において、フェノール類は、4,4'-ビシク ロヘキサノン1 モル部に対して、通常、4~20 モル部 の範囲で用いられる。

【①①19】上記フェノール類と4,4'-ビシクロヘキサ ノンとの反応において、反応溶剤は用いてもよく。ま は、脂肪族アルコール、芳香族炭化水素又はこれらの復 台溶剤が用いられる。アルコールとしては、用いる反応 原料、得られる生成物の溶解度、反応条件、反応の経済 **性等を考慮して、メタノール、エタノール、イソプロビ** ルアルコール。ロープロピルアルコール、モーブチルア ルコール、イソプチルアルコール、ハープチルアルコー ル等を挙げることができる。また、芳香族炭化水素溶剤 としては、例えば、トルエン、キシレン、クメン等を挙 げることができる。

【0020】このような溶剤は、通常、用いる4.4'ービ 20 シクロヘキサノン100重量部に対して、100~50 ①重量部の範囲で用いられるが、これに限定されるもの ではない。

【0021】本発明において、上記酸触媒としては、乾 燥塩化水素ガスが好ましく用いられるが、しかし、これ に限定されるものではなく、例えば、塩酸、硫酸、無水 硫酸、pートルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、ト リフルオロメタンスルボン酸、シュウ酸、ギ酸、リン 酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸等も用いられ 30 る。このような酸鮭媒は、例えば、乾燥塩化水素ガスの 場合は、好ましくは、反応系内を飽和させる畳にて用い **られる。更に、本発明によれば、反応を促進するため** に、メルカプタン等(例えば、オクチルメルカプタン) の助触媒を用いることができる。

【0022】反応は、通常、20℃から80℃、好まし くは、20~50℃にて、反応器中の反応復合物に乾燥 塩化水素ガスを吹き込みながら、繊維下、2~48時間 程度、通常、6~24時間程度行なえばよい。本発明に おいては、反応によって生成する4核体ポリフェノール ール化合物において、R. R. 及びR. は前途したと 40 化合物は、反応中に、反応液中に析出する場合がある。 【0023】そこで、反応中に結晶が折出した場合は、 反応終了後、反応器に窒素ガスを吹き込んで、塩化水素 ガスを除いた後、結晶を濾過し、乾燥することによっ て、組製品を得ることができる。必要に応じて、この粗 製品を芳香族炭化水素、脂肪族ケトン、脂肪族アルコー

(4)

の折出がないときは、反応終了後、得られた反応混合物 にアルカリを加えて、酸触媒を中和した後、水層を分離 除去し、必要に応じて、得られた有機層を鴬圧又は減圧 下に蒸図した後、これに上記晶析溶剤を適宜に遵釈して 加え、粗結晶を祈出させ、次いで、この粗結晶を濾取 し、とれを適宜に選択した上記晶析溶剤から晶折させる ことによって、目的とする4核体ポリフェノール化合物 の高純度品を容易に得ることができる。

【10025】本発明において、上記晶析溶剤は、具体的 には、晶析条件、精製効果、経済性等を考慮して、適宜 10 に選択される。芳香族炭化水素としては、例えば、トル エン、キシレン、クメン等を挙げることができ、また、 脂肪族アルコールとしては、メタノール、エタノール 等、脂肪族ケトンとしては、例えば、アセトン、イソブ ロビルケトン。メチルエチルケトン。メチルイソプチル ケトン、ジイソプロピルケトン等、環状エーテルとして は テトラヒドロプラン ジオキサン等を挙げることが できる。このような晶析溶剤は、通常、粗結晶100重 置部に対して、20~1000重置部、好ましくは、1 (0)~5(0)重量部の範囲で加えることによって、目的 20 とする多核体ポリフェノール化合物を高純度に晶析させ るととができる。

#### [0026]

【発明の効果】本発明による新規な4核体ポリフェノー ル化合物は、ビンクロヘキシル骨格のそれぞれのシクロ ヘキサン環に一対のフェノール構造が結合されてなる対 称的な構造を有し、親抽性の高いピンクロヘキシル構造 と共に、多くのフェノール性水酸基と多くの芳香核を有 しており、例えば、前述した2.2 - ジシクロヘキシルブ ロバン骨格を有する4核体ポリフェノール化合物に比べ 30 て、2つのシクロヘキサン環の間にプロピリデン基をも たず、それ故に、その分だけ、自由体積が小さく、水の ような小さい分子の侵入を受け入れないので、耐水性に すぐれた硬化物を与えることができる。

【()()27】更に、本発明による4絃体ポリフェノール 化合物は、これを原料として用いて、種々の反応、例え は、フェノール性芳香環に対する置換反応や水添反応、 フェノール水酸基に対する反応等を行なうことによっ て、種々の誘導体とすることができる。

【①①28】先ず、フェノール性芳香頃に対する置換反(40) 応によって誘導体を得る具体例としては、例えば、本発 明による4枚体ポリフェノール化合物にイソプテン等の オレフィン類。アルコール類、カルボニル化合物。ハロ ゲン化アルキル等を酸又は塩基触媒の存在下にアルキル 化反応させることによって、種々のアルキル置換誘導体

ュミット反応によれば、カルボキシル置換4枚体ポリフ ェノール化合物を得ることができる。硝酸-酢酸等のニ トロ化剤を反応させれば、ニトロ置換4核体ポリフェノ ール化合物を得ることができる。ホルムアルデヒドによ ってメチロール化反応させれば、メチロール基を有する 4 核体ポリフェノール化合物を得ることができる。アル カリ性水溶液中、無水酢酸によってアセチル化すれば、 アセチル置換4核体ポリフェノール化合物を、また、ア ルカリ性水溶液中、クロロホルムによってホルミル化す れば、アルデヒド置換4核体ポリフェノール化合物を得 ることができる。ハロゲン化試剤によってハロゲン化す れば、ハロゲン置換4枚体ポリフェノール化合物を得る ととができ、ジアゾニウム塩を反応させれば、アゾ醴錢 4 核体ポリフェノール化合物を得ることができる。ホル ムアルデヒドと第2級アミンとを反応させれば、アミノ メチル置換4核体ポリフェノール化合物を得ることがで きる。亜硝酸との反応によれば、ニトロソ置換4核体ボ リフェノール化合物を得ることができる。酸又はアルカ リ触媒の存在下。他のフェノール類と反応させることに よって、ノボラック樹脂を得ることができる。

【0030】次に、フェノール性水酸基に対する反応に よって誘導体を得る具体例としては、例えば、フェノー ル性水酸基にハロゲン化アルキル、ハロゲン化アリル、 エピクロロヒドリン等を反応させることによって、それ ぞれ対応する4核体ポリフェノールエーテル化合物を得 ることができる。

【0031】特に、フェノール性水酸基をモーブトキシ カルボニルメチルエーテルとするには、本発明による4 核体ポリフェノール化合物を適当な溶媒に溶解させた 後、得られた溶液にクロロ酢酸 t - ブチルと炭酸カリウ ムを加え、鏝鉢下に加熱することによって得ることがで きる。また、本発明による4核体ポリフェノール化合物 を適当な溶媒に溶解させ、エピクロロヒドリンを反応さ せて得られるグリシジルエーテルは、エボキシ樹脂とし て利用することができる。このようなグリシジルエーテ ルに更にアクリル酸やメタクリル酸を反応させれば、エ ボキシ (メタ) アクリレートを得ることもできる。フェ ノール性水酸基に酸無水物、酸塩化物等を反応させるこ とによって、4核体ポリフェノールエステルを得ること ができる。特に、フェノール水酸基に、例えば、1,2-ナフトキノンジアジドー4 - スルホニルクロライドを反 応させれば、4 絃体ポリフェノール化合物のナフトキノ ンジアジドスルホン酸エステルを得ることができる。 【10032】上記以外にも、本発明による4核体ポリフ ェノール化合物を、例えば、加圧下、気相反応によっ

特開2000-34248

8

るが、本発明はこれら実施例により何ら限定されるものではない。

#### 実施例1

(4,4,4',4',-テトラ(4-ヒドロキシフェニル)ビシ クロヘキシルの合成)反応器にフェノール55.88g、 オクチルメルカプタン1.94g及び水2.25gを住込 み、概律下、これに乾燥塩化水素ガスを吹き込みなが ち、室温にて、4,4'ービシクロヘキサノン19.4gとフェノール19.4gの複合物を50分で滴下した。この滴 下を開始して10分後、結晶の析出がみられたので、反 19 応混合物にトルエン50gを加えて、反応を続けた。反 応開始から1時間で反応を終了させた。

【①①34】反応器に窒素ガスを吹き込んで、塩化水素ガスを反応器から除いた後、反応混合物にトルエン45gを加え、繊維しながら、50℃で75%リン酸を加えて、pHを5~6に調整した。この後、トルエン250gとテトラヒドロフラン200gとを加え、結晶を溶解させた後、水28gで水洗し、分液して、析出した結晶を室温で濾過し、乾燥して、目的物(純度93.3%)を得た。

\* 【① 0 3 5 】融点:3 5 8.9 ℃ 赤外線吸収スペクトル(c m<sup>-1</sup>):

水酸基:3507

ベンゼン環:1611.4~1510.2

シクロヘキサン環:1450

マス・スペクトル:

 $M^* = 534$ 

プロトンNMRスペクトル:

[0036]

[化6]

【0037】 【表1】

•	-	^

境 属	6 (ppm)	シグナル	プロトン数
	0.97~2.29	m	16
	2.66	3	2
~OH	9.01	s	4
H H	6.47~7.15	đ	16

## [0038]実施例2

(4,4,4',4' - テトラ (3-メチル-4-ヒドロキシフ 40 ェニル) ビシクロヘキシルの合成) 反応器に 0-クレゾール 33.5 g. オクチルメルカブタン 0.9 4 g及びトルエン 137.8 gを仕込み、 概学下、 これに乾燥塩化水素ガスを吹き込みながら、室温にて、 4,4'-ビシクロヘキサノン 9.7 gと 0-クレゾール 9.7 gとトルエン 9.7 g

5%リン酸を加えて、pHを5~6に調整して、新出した結晶を室温で濾過し、組結晶を得た。この粗結晶にトルエン250gとテトラヒドロフラン200gとを加え、結晶を溶解させた後、水28gで水洗し、分液して、新出した結晶を室温で濾過し、乾燥して、目的物(純度82,2%)を得た。

【0040】融点:304.3℃

10

## 【0043】実施例3

(4,4,4',4' - テトラ(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) ビシクロヘキシルの合成) 反応器に2,6-キシレノール60g、オクチルメルカブタン0.6g、メタノール3g及び4,4'-ビシクロヘキサノン6.36gを仕込み、機拌下、40~45℃でこれに乾燥塩化水素ガスを吹き込みながら、1時間、反応を行なった。反応終了後、反応複合物を中和し、トルエン60gとメタノー 40ル30gとを加え、析出した結晶を濾過して、組結晶を得た。

【① 0.4.4】得られた粗結晶をアセトンに溶解させ、水を加え、再結晶することによって、目的物(純度 98.7%)を得た。

シクロヘキサン環: 1450 マス・スペクトル:

M' = 647

プロトンNMRスペクトル:

[0046]

特闘2000-34248

<u>11</u>			12
绿属	δ (ррm)	シグナル	プロトン数
	0.93~1.62	m	16
~CH <sub>3</sub>	2.04~2.11	\$	24
	2.71	£	2
-OH	7.80	ξ	4
<b>*</b>	6.67~6.83	. <b>\$</b>	8

フロントページの続き

和歌山市小羅賀二丁目5番115号 本州化 学工業株式会社総合研究所内

Fターム(参考) 4H006 AA01 AB03 AB46 AB76 AB92

FC22 FC52 FE13

43036 AA01 DB06 DB10 JA07 JA09